ネットワーク可視化のための拡大描画に適したエッジバンドリング手法

藤田 秀之†† 秋山 桂一† 大森 匡†† 新谷 降彦^{††}

† 電気通信大学 情報理工学域 〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 ┼┼ 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 E-mail: †akiyama@hol.is.uec.ac.jp, ††{fujita,omori,shintani}@is.uec.ac.jp

あらまし Web ページのリンク関係や SNS のフォロー関係など、さまざまなデータがネットワーク構造をなしてい る.このようなデータを活用する為に、可視化することは重要であるが、昨今ではデータが大規模化しており、大量 のエッジが重なり合って描画されるエッジクラッタなどの問題が発生する.これを解決するために似た傾向をもつエッ ジを力学的に束ねるエッジバンドリングという技術が盛んに研究されているが、拡大描画に適したバンドリング手法 は研究されていない.本研究では無向ネットワークを対象に,拡大描画に適したバンドリング手法を提案する.可視 化結果の定量的評価により提案手法の有効性を確認した.

キーワード 情報可視化,エッジバンドリング,ネットワーク構造

1 背 景

Web ページのリンク, 被リンク関係, SNS のフォロー, フォ ロワー関係、場所と交通量の関係のようなネットワーク構造を 持つデータは日常の至る所に存在しており、これらを可視化す ることは重要で、さまざまな研究がなされてきた. 昨今では データが大規模になってきており、単純にノードとエッジを描 画するだけでは、大量のエッジが重なり合って描画され、ネッ トワーク構造が把握できなくなるエッジクラッタという問題が 発生してしまう. この問題を解決するため, エッジを束ねて描 画するエッジバンドリングという技術が盛んに研究されてい るが、データの大規模化に伴って需要が増してきている拡大縮 小といった操作を考慮した研究は見当たらない. また, ネット ワークの可視化のみならず,可視化結果の全体像を拡大したと きに、併せて周辺の情報を提示するオフスクリーン可視化とい う技術は重要であり、研究が行われているが、エッジバンドリ ングを考慮したオフスクリーン可視化の研究は見当たらない. そこで本研究は、拡大描画に適したネットワーク可視化のため のエッジバンドリングとそれに適したオフスクリーン可視化を 検討する.

2 関連研究

ネットワーク構造を可視化する試みはグラフ理論などの立場 から,個々のノードやエッジを正確に読み取るために,エッジ が重ならない、重なるときは直交する、などのいくつかの条件 を満すノード配置を最適化する問題として研究されてきた[1]. しかし、昨今ではデータが大規模化しており、大量のエッジが 重なり合って描画され複雑な印象を与えるエッジクラッタとい う問題を始めとする、新たな問題が発生しており、従来のよう に,個々を正確に把握するのではなく,ノードの分布やエッジ を群として、おおまかに把握することが求められるようになっ ており、グラフマイニング、ネットワーク科学、情報可視化な

どの新しい分野からさまざまなアプローチが取られている.

情報可視化の分野では、エッジクラッタを解決する試みとし て、似た傾向をもつエッジを束ねて描画するエッジバンドリン グという技術が存在する. エッジバンドリングの厳密な定義は 存在しないが, Lhuillier ら [2] によれば, エッジバンドリング は、エッジが重なり合って描画されることを解消するため、ま たエッジを容易に追従できるようにするため、エッジを両端点 との接続関係を保持したまま,空間的に薄く,また適度に低い 曲率で配置することである. これは、空間ネットワークなどに 挙げられるノードの位置が予め決められているネットワーク構 造においても適用可能である.

多くのエッジバンドリングの研究ではネットワーク構造デー タの他にバンドリングを実現するため、階層的な情報[3] や構 造メッシュ[4] などの補助的な情報を必要とする一方, Holten らが提案した、力学モデルに基づくエッジバンドリングの端緒 である Force-Directed Edge Bundling (以下,FDEB) [5] では, 補助的な情報に頼らずデータのみでバンドリングを実現するこ とができるという特徴があった.この手法はシンプルで拡張性 が高く、今日でもこの手法を元に、エッジの方向や重みを考慮 したバンドリング手法[6],エッジの曖昧さのないエッジバンド リング手法[7] エッジの属性を考慮したバンドリング手法[8], など、さまざまな新たな性質を持たせたバンドリング手法が提 案されている. しかし, いずれのエッジバンドリングの手段に おいても情報可視化における重要な要素の一つである、描画の 拡大表示を考慮した研究は見当たらない.

今日のデータは大規模化しており, ビューに表示しきれない ことが考えられる. そういった際に, 拡大縮小をはじめとする インタラクティブ操作は効果的である.また,データ可視化に おいて拡大描画した際に周辺の情報を提示するオフスクリーン 可視化は重要であり、盛んに研究されている. Dominik ら [10] によると、オフスクリーン可視化の要件は、拡大した描画対象 領域のコンテキストを維持することである. 描画対象領域外の オブジェクトの位置や接続関係、距離を保存するために、視覚



図1 拡大した可視化結果

(a) 既存手法の適用結果

(b) 一部拡大

的な代替物を描画対象領域内に表示する方法が一般的である. オフスクリーン可視化は, 描画対象領域外のオブジェクトを円 で提示する技術 [11] や, 描画対象領域端に描画対象領域外の ノードを提示する技術 [12] に挙げられるように, 地図やグラフ の描画などにおいて幅広く研究され使われているが, エッジバ ンドリングを考慮した研究は見当たらない.

3 Force-Directed Edge Bundling

3.1 手 法

FDEB はエッジクラッタやエッジアンビギュイティの解消 を目的とし、似た傾向を持つエッジをバンドリングして描画 する技術である. FDEB に入力するデータを頂点とエッジの 集合 G = (V, E) とし,頂点を $v = (x, y) \in V$ とする. (x, y)は平面上の座標値である.エッジを $e = \{u, v\} \in E$ とする. $u, v \in V$ である.エッジを束ねて描画するために、エッジは直 線ではなく、曲線で描画する必要がある. エッジを曲線で描画 するための制御点のことを分割点と呼び.エッジ P の分割点 列を (p₀, p₁,...p_n) と定義する. 隣接する分割点同士に互いに ばね引力を働かせることで、エッジは伸び縮みが可能になる. エッジ P,Q 間のエッジ親和性を C(P,Q) とする. エッジ親和 性 C(P,Q) はエッジの配置や形状の観点から計算される値であ る. このエッジ親和性 C(P,Q) がユーザの与える閾値 t を越え ている場合,エッジ P,Qの分割点ペア p_n,q_n 間に静電気力を 作用させバンドリングを実現する.以上を踏まえて FDEB で は以下の流れでバンドリングを実現する.

- step 1 エッジ集合 E に含まれるすべてのエッジペア $\{P,Q\}$ に おいてエッジ親和性 C(P,Q) を計算する.
- step 2 エッジ集合 *E* に含まれるすべてのエッジで分割点列をつ くる.

step 3 エッジ親和性 *C*(*P*,*Q*) に基づき力学計算を行う.

step 4 step2~step3 をユーザの与える回数繰り返す.

最終的に *E* に含まれるエッジの分割点列を出力し,この分割点 列を制御点としてバンドリングされた曲線のエッジを描画する.

4 課題と方針

本研究が取り組む課題は以下の二点である.

(1) 入力データに対して既存手法を適用したのち,ある一部 分を拡大すると手法の効果が低減して発生するエッジクラッタ を解消すること.

(2) 描画対象領域内外の関係を示すため,描画対象領域内外 を跨るエッジで画面外のノードの方向や距離を大まかに示す こと.

(1) は既存手法が入力データ全体を可視化するのに適してお り,拡大縮小を考慮していないことに起因する.図1(a) はア メリカ合衆国の航空路線網のデータに対し,既存手法である FDEBを適用した結果である.図1(b) は(a) のインディアナ ポリス周辺を拡大した結果である.(b) では多くのエッジは,そ のエッジの中心付近で大きく曲がるため,画面外でバンドリン グされ画面内では直線で描かれてしまったため,エッジクラッ タが再び出現している.そこで本研究は既存手法の分割点の配 置を変更することで,描画対象領域内でバンドリングの効果が 現れるようにし,解決を試みる.

(2)は、拡大した描画対象領域は全体像の一部で、描画対象 領域が全体に対してどのような位置付けか把握するために描画 対象領域周辺の情報を同時に提示することは、可視化の分野に おいてオフスクリーン可視化と呼ばれ、一般的な課題である. 本研究は画面外のノードの距離や方向をエッジ束でおおまかに 示すことで描画対象領域外の情報を提示する、その具体的な方 法として、既存手法のエッジ親和性を変更し、配置と形状だけ でなく、描画対象領域に対しての画面外のノードのエッジ親和 性を考慮することで解決を試みる.

5 提案手法

提案手法では前項で述べた問題の解決を目標としており,拡 大描画した際の描画対象領域におけるエッジクラッタの解消を 目的としエッジバンドリングを行い,描画対象領域内外のノー ドの関係を提示するため,描画対象領域外のノードまでの距離, 描画対象領域外のノードへの接続関係をエッジで表現する.こ れらを実現するために既存手法の FDEB の分割点の配置とエッ ジ親和性に着目し,拡大描画に適したそれぞれの計算方法を検 討する.

5.1 対象とするエッジ

拡大描画したとき、エッジは以下の三種類に分類できる.

- 1 描画対象領域外に両方の端点をもつエッジ
- 2 描画対象領域内に両方の端点をもつエッジ
- 3 描画対象領域内外のそれぞれに端点をもつエッジ

1のエッジは拡大の興味の対象から外れており, 描画対象領域 内や内外の関係の可視化の観点の関係で不要と考え,本研究で はバンドリングの対象から除外し,非表示にしている.2のエッ ジは拡大の興味の対象という観点では重要であるが, 描画対象 領域にそのすべてが含まれているため,既存研究で対応可能で あると考え,本研究ではバンドリングの対象から除外し,非表 示にしている.したがって,本研究は3のエッジを対象とし, バンドリングを行い描画する.

5.2 エッジ親和性

既存研究ではエッジ親和性 C(P,Q) はエッジの長さ, エッジ の角度, エッジの位置, エッジのビジビリティにより計算され ていた.提案手法ではオフスクリーン可視化のため, 描画対象 領域に対してどのようなエッジであるかを重視する本手法では, 二つのエッジの関係からエッジ親和性を計算するよりも, 描画 対象領域に着目し, 描画対象領域からの相対的なエッジの関係 に基づいて計算するほうが, エッジのもつノードとノードを結 ぶという特徴に加え, 描画対象領域内と描画対象領域外の関係 を考慮することができると考えたため, 以下の二つのエッジ親 和性を提案する.

5.2.1 描画対象領域の中心から見た角度によるエッジ親 和性

ネットワークを可視化し,拡大した場合,描画対象領域に含 まれているノードを片方の端点とするエッジに対する興味は, そのエッジが画面外のどの方向へ向かうのか,ということが考 えられる.従来のエッジ同士の角度によるエッジ親和性*C*^a で は,拡大描画において,描画対象領域外のあるひとつのノード, または描画対象領域外の互いが近くに配置されているノードを 端点とするエッジが複数描画されていたとき,描画対象領域内 のノードの配置によっては,エッジペアのなす角はおおきくな り,相互作用しないこともあった.単なるエッジの類似度とい う観点では確かに相互作用しない方がいい場合も考えられるが, 拡大描画においては,画面外のどの方向に向かうのか,という ことにより興味がある場合も考えられる.したがって,以下の ように計算し,描画中心から描画対象領域外のノードのなす角 をエッジ親和性(図2)に用いることを提案する.

$$C_{ac}(P,Q) = \cos(\angle P_0 C Q_0) \tag{1}$$

ここで, *P*₀, *Q*₀, *C* はそれぞれ, エッジ P の描画対象領域外 の端点, エッジ Q の描画対象領域外の端点, 描画対象領域の中 心点である.

5.2.2 描画対象領域の中心からの距離によるエッジ親和性 前項と同様に,拡大描画での興味として,エッジが画面外の どれ程遠距離のノードを端点にもつか,という点が挙げられる.



図 2 描画対象領域の中心から見た角度によるエッジ親和性

従来のエッジ同士の長さによるエッジ親和性*C*_sでは,特に描画 対象領域近傍のノードにおいて,描画対象領域内のノードの配 置によっては,相互作用しないことも考えられた.したがって, 以下のように計算し,描画中心からの描画対象領域外のノード までの距離をエッジ親和性(図3)に用いることを提案する.

$$C_{dc}(P,Q) = \frac{2}{\frac{d_{ave}}{\min(d_p,d_q)} + \frac{\max(d_p,d_q)}{d_{ave}}}$$
(2)

ここで, $d_p = \|C - P_0\|$, $d_Q = \|C - Q_0\|$ である.



図 3 描画対象領域の中心からの距離によるエッジ親和性

5.3 分割点の配置

既存手法の FDEB では拡大した際, 描画対象領域内でエッ ジが直線のように描かれ, バンドリングの効果が現れていない, という問題があった.この原因として, FDEB では力学計算を 適用する分割点がエッジに等間隔に配置されており,等間隔に 配置された場合, エッジの中央付近でバンドリングの効果が強 く現れ, 拡大の倍率によっては, エッジの根本付近しか描画で きないためバンドリングの効果が低減してしまう, ということ が考えられる.したがって,この問題を解決するために本手法 ではエッジの分割点の配置を変更し, バンドリングの効果を描 画対象領域内でも認められるようにし,改善を試みる.具体的 には,多くの分割点が描画対象領域内に収まるように配置し, バンドリングの効果が強く現れる部分をエッジの中央付近から 描画対象領域に寄せる.本手法では以下の4つの分割点の配置 方法を提案する.

5.3.1 等間隔配置

一つ目の分割点の配置方法はエッジに等間隔に配置する方法 である (図 4(1)). 既存手法の FDEB もエッジに等間隔に分割点 を配置しているが,本手法と異なる点が一つある.それは分割



図 4 分割点の配置方法 ((1) 等間隔配置 (2) 二次関数的配置 (3) 指数 的配置 (4) 分割点の割合による配置)

点列の方向を揃えていないことである.本研究が対象としてい るネットワークは有向ネットワークではない.しかし,FDEB では計算量を抑えるため,相互作用するエッジの同じ添字番号 を持つ分割点同士でのみ静電気力を計算するという特徴があっ た.すなわち,無向ネットワークでもエッジの分割点には順番 が存在し,したがって方向が存在していた.この場合,分割点 列の中央付近はあまり影響を受けないが,ノード付近に存在す る分割点は,分割点列の方向によって強く引き付けあうときと そうでないときがあった.本研究が提案するこの等間隔配置で は,拡大した際の描画対象領域の中心に近いノードから分割点 を等間隔に配置してゆき,分割点列の方向を描画対象領域内か ら描画対象領域外という方向に限定することで,静電気力を適 用した際の振舞いを一定にする.なお,以降の3つの分割点の 配置方法も同様に分割点列の方向を揃えるものとする.

5.3.2 二次関数的配置

二つ目の分割点の配置方法はエッジに二関数的に配置する方法である (図 4(2)). 多くの分割点を描画対象領域内に収めるため, 描画対象領域内に存在するノードから分割点を配置してゆき, ノードからの距離を二次関数的に増加させる. エッジの長さを l, 分割点の個数を n としたとき, 分割点 p_i と分割点 p_{i+1} の間隔 I_{i-i+1} は以下の様に計算される.

$$I_{i-i+1} = \left\{ (i+1)^2 - i^2 \right\} \times \frac{l}{(n+1)^2}$$
(3)

5.3.3 指数的配置

三つめの分割点の配置方法はエッジに指数的に配置する方法 である (図 4(3)). 二次関数的配置と同様に,多くの分割点を 描画対象領域内に収めるため,描画対象領域内に存在するノー ドから分割点を配置してゆき,ノードからの距離を指数的に増 加させる.エッジの長さを l,分割点の個数を n,指数の底を bとしたとき,分割点 p_i と分割点 p_{i+1} の間隔 I_{i-i+1} は以下の 様に計算される.

$$I_{i-i+1} = (b^{i+1} - b^i) \times \frac{l}{b^{n+1}}$$
(4)

5.3.4 分割点の割合による配置

四つ目の分割点の配置方法は、あらかじめ描画対象領域に含 まれる分割点数の割合を決めておき、その値に従い、等間隔に 配置する方法である (図 4(4)). 既存手法や二次関数的配置、指 数的配置とは異なり、明示的に描画対象領域に含まれる分割点 の個数を制御する. 描画対象領域内のノードを出発したエッジ が描画対象領域の端と交わる点までの長さを l_i , そこから描画 対象領域外のノードまでの長さを l_o , 分割点の個数をn, 割合 をrとしたとき、分割点 p_i と分割点 p_{i+1} の間隔 I_{i-i+1} は以 下の様に計算される.

$$I_{i-i+1} = \frac{l_i}{(n+1) \times r} \quad (p_i が描画対象領域に含まれる場合)$$
(5)

$$I_{i-i+1} = \frac{l_o}{(n+1) \times (1-r)} \quad (p_i が描画対象領域に含まれない場合)$$
(6)

6 適用結果

アメリカ合衆国の航空路線データを可視化し,インディアナ ポリス周辺を拡大した結果を図5に示す.(0)は,バンドリング を実行していないときの様子,(1)は既存手法を適用したとき の結果である.なお,描画対象領域内に両方の端点を持つエッ ジ,描画対象領域外に両方の端点を持つエッジは非表示にした. (2)は,描画対象領域内外にそれぞれ端点をもつエッジに対し て,提案手法である分割点の配置を二次関数的配置にし,エッ ジ親和性を既存手法の配置によるエッジ親和性と提案手法の2 つのエッジ親和性にした結果,また,(3)分割点の配置を分割 点の割合による配置にし,同様のエッジ親和性にしたときの結 果である.

(1) 既存手法では、描画対象領域内ではバンドリングの効果 が現れておらず、描画対象領域内から描画対象領域外へ全方位 にエッジが描画され、どの方向への航路が多いのか分かり難く、 描画対象領域と描画対象領域外の関係を把握し難い.提案手法 の(2)では、描画対象領域内でバンドリングの効果が現れたこ とにより, 描画対象領域外縁部のエッジクラッタは多少解消さ れた. 提案手法の(3)では提案手法(2)よりもよりエッジがま とまっているが、一方で、中心部でエッジが過度にバンドリン グされてしまい,エッジの追従性が悪くなっている.提案手法 の(4)では既存手法(1)に比べるとバンドリングされているが, エッジのほとんどが直線で描かれたままである.提案手法の(5) では、(3)の中心部での過度のバンドリングが解消され、エッ ジクラッタの解消に成功している.また提案手法 (2)(3)(5) で は描画対象領域内でバンドリングの効果が現れたことで、描画 対象領域外縁部でエッジ群が明確に認識できるようになり、イ ンディアナポリス周辺の空港からは 6.7 方向の航空路が存在す ること、東西方向に遠路の航路が、南北方向に短距離の航空路 が多く存在すること、南東方向の航空路が少ないこと、などが よりわかりやすくなり, 描画対象領域と描画対象領域外の関係



(4) 指数的配置(expC_pC_{ac}C_{dc})
 (5) 分割点の割合による配置(bouC_pC_{ac}C_{dc})
 図 5 適用結果(遠距離のエッジを紫色,短距離のエッジを黄色にレンダリング)

が読み取りやすくなった.

7 評 価

エッジバンドリングの定量的な評価は[9] などで研究されて いる.本研究ではこれらの MELD (Mean Edge Length Difference), MOA(Mean Occupied Area), EDD(Edge Density Distribution)を応用し,エッジバンドリングとしての評価を行 う.また,描画対象領域外と描画対象領域内の関係を表してい るかという観点から評価を行うため独自の観点から評価を行う.

7.1 構造美学的評価

エッジバンドリングを評価するにあたって,三つの観点が既 存研究で挙げられている.一つ目の観点はエッジの長さである. バンドリングしない単純な可視化では,一般的にエッジはノー ドとノードの間を直線で描画される.これは直線が最短距離で あり,エッジの接続関係を理解する上で直感的で,かつ,後述 する描画する面積的にも最小化を見込めるからである.無意味 な湾曲はエッジの接続関係の把握を困難にし,描画する面積も 増加してしまう.したがって,バンドリングにおいても,なる べく曲率をおおきくしないことが求められる.

二つめの観点は描画する面積の最小化である. エッジの描画 されている部分が増大すればするほど,エッジは複雑に重なり 合って描画され,理解が困難になる.また,一般的にエッジは ノードに比べ,描画に占める面積の割合が大きい.したがって エッジの描画されている面積を小くすることは,ネットワーク の可視化において,理解のしやすさに大きく影響を与えること が予想できる.

三つめの観点はエッジの描画密度である.この観点も同様に, 二つ目の観点に関係することであるが,単に描画する面積を小 くするため,関係のないエッジ同士をバンドリングすることは, エッジの接続関係を把握することを困難にしてしまう.関係の あるエッジの束はまとまっていることが好ましいが,関係のな いエッジの束とは明確に分離している方が理解がしやすくなる.

7.1.1 平均エッジ長差 (MELD)

ー般にエッジバンドリングでは直線のエッジを曲線化して束 ねることで視認性の向上を図るが、過剰にエッジを曲線化して しまうとかえってエッジを追従することができなくなってしま い、視認性が低下してしまう恐れがある.したがって、以下に より定義される、平均エッジ長差(MELD)[9]により、バンド リングされたエッジの長さの変化の平均でバンドリングを評価 できる.

$$MELD = \frac{1}{n} \sum_{e \in E} |L'(e) - L(e)|$$
(7)

ここで n はエッジの本数, L(e) はバンドリングされる前の エッジ e の長さ, L'(e) はバンドリングされた後のエッジの長 さである.

この指標はバンドリング全体を評価するのに適しており,拡 大描画されたバンドリングは考慮されていない.従って式7を 次のように変更し,バンドリングを評価する.

$$MELD' = \frac{1}{n} \sum_{e \in E_{inout}} L'_a(e) - L_a(e)$$
(8)

ここで E_{inout} は片方の頂点を描画対象領域内に,もう片方の 端点を描画対象領域外に持つエッジの集合である.また, $L_a(e)$ はバンドリングされる前のエッジ e の描画対象領域内の頂点 vからエッジ e が描画対象領域を形作る 4 辺のいずれかとの交点 v' までの長さであり, $L'_a(e)$ はバンドリングされたエッジにお いて $L_a(e)$ と同様の操作をして得られる長さである.

この値が大きいほど,バンドリングしていない状態にくらべ, エッジはより強く曲線化されたことを表す.

7.1.2 平均占有量(MOA)

エッジバンドリングでは曲線化されたエッジ同士が重なり 合って描画されることでエッジクラッタが解消され視認性が向 上する.したがって、以下のように定義された、平均占有量 (MOA)[9]により、エッジを描画するピクセルの変化を比較す ることでバンドリングを評価できる.

$$MOA = \frac{1}{N} |\bigcup_{e \in E} O(e)| \tag{9}$$

MOA では area と ocupation degree という新たなパラメー タを与え計算をおこなう. area は可視化結果を均等なピクセル 数で正方形に分断したうちの一つの正方形である. occupation degree は閾値であり, area 内のエッジによって塗られているピ クセル数がこの閾値を越えたときに式 9 の集合 O(e) の要素と なる.

この計算方法ではある一つの area に複数本のエッジが描画されていて,一本一本のエッジの描画ピクセルが閾値を超えておらず,一方で複数本のエッジの描画ピクセルの合計が閾値を超えていたとき,集合 *O*(*e*) の要素とならないという問題があった.したがって *MOA*'を以下の様に計算する.

$$MOA' = \frac{1}{N} \sum_{a \in A} O'(a) \tag{10}$$

$$O'(a) = \begin{cases} 1, & \text{if } \sum_{p \in a} o'(p) \ge \text{occupation degree} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$
(11)

$$o'(p) = \begin{cases} 1, & \text{if } p \text{ is occupied} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$
(12)

ここで A は可視化の対象の拡大描画に含まれるエリアの集 合であり, p はピクセルであり. N はエリアの総数である.ま たバンドリングする前の状態で同様に計算した MOA'_{init} から この値を減算して平均占有量差(MOAD)を計算し,比較を 行う.

$$MOAD = MOA'_{init} - MOA' \tag{13}$$

この値が大きいほど,バンドリングしていない状態と比べ, エッジを描画している area が少なくなったことを表す.逆に, この値が小さいほど,バンドリングしていない状態と比べ,エッ ジを描画している area が多くなったことを表す.

7.1.3 エッジ密度平均偏差 (EDD)

エッジバンドリングでは似た傾向のエッジが束ねられること で、描画対象領域に均一に配置されていたエッジ郡が複数箇所 にまとまり、結果としてエッジが描画されている部分とそうで ない部分の粗密が明確になることが期待される.すなわち、描 画対象領域内の描画されているピクセルの配置の偏差が大き くなることが期待される.そこで、以下のように定義された、 エッジ密度平均偏差(EDD)[9]により、エッジを描画するピク セルの偏差の比較によりバンドリングを評価できる.

$$EDD = \frac{1}{n} \sum_{a \in A} |p(a) - p_{ave}| \tag{14}$$

ここで p(a) はエリア a に描画されているエッジが占めるピ クセルの割合であり、 p_{ave} はその平均である.この値に基づき 比較を行い、バンドリングを評価すると、描画されているピク セル総数が多ければ多いほど偏差は大きく計算されるので、比 較には向かない.従って、以下のように *EDD* を p_{ave} で除算 し、無次元であるエッジ密度相対平均偏差 (**REDD**) にする.

冬 併	MELD	MOAD	תתתקת	maandaE
*件	MELD	MOAD	REDDD	pseudor
(1) 既存手法 (def $C_a C_s C_p C_v$)	0.9389	0.2417	0.0843	449.1663
(2) 等分割配置 ($eveC_pC_{ac}C_{dc}$)	3.6002	0.4058	0.3506	1585.9775
(3) 二次関数的配置 ($\operatorname{squ} C_p C_{ac} C_{dc}$)	9.3018	0.4483	0.4516	1168.5115
(4) 指数的配置 $(\exp C_p C_{ac} C_{dc})$	0.2286	0.4117	0.1981	606.2218
(5) 分割点の割合による配置 (bou $C_p C_{ac} C_{dc}$)	4.7937	0.5125	0.5393	9049.6856
主 1 如和州 八朝上の町里も亦ルといた欧の	MELD/	MOAD	תתתחת	

表 1 親和性,分割点の配置を変化させた際の MELD', MOAD, REDDD, pseudoF 値

$$REDD = \frac{1}{p_{ave}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{a \in A} |p(a) - p_{ave}| \tag{15}$$

さらにバンドリングを実行する前の状態で計算した *REDD_{init}*で減算してエッジ密度相対平均偏差差(REDDD) を計算し、比較する.

$$REDDD = REDD - REDD_{init} \tag{16}$$

この値が大きいほど,バンドリングしていない状態と比べ, エッジが密に描画されている部分とそうでない部分が明確に なったことを表す.逆にこの値が小さいほど,エッジは描画対 象領域に満遍なく描画されたことを表す.

7.2 オフスクリーン可視化の観点の評価

先に述べた構造美学的評価はエッジバンドリング自体の評価指標であり、本研究の目的である、オフスクリーン可視化という観点を考慮していない.したがって、本研究ではオフスクリーン可視化の観点から評価をするため、エッジが描画対象領域の端と交わる点に注目する.

7.2.1 概 要

本研究では、拡大描画した際に画面外の情報を画面内に反映 するために、描画対象領域内に存在するノードと描画対象領域 外に存在するノードを結ぶエッジに着目し、これらの接続関係 を束として認識できるようにすることを目的としている.そこ で本研究では、バンドリングされたエッジが描画対象領域の端 と交わる点をクラスタリングし、そのクラスタリング結果を評 価することで比較を行う.

7.2.2 評価手法

描画対象領域の矩形の頂点の一つを原点 $O = (x_0, y_0)$ とし, その対角線上にある矩形の頂点を $O_d = (x_1, y_1)$ とする. バン ドリングされたエッジが描画対象領域の矩形の辺と交わる点を b = (x, y) とし,その座標 b_o を以下のように定める.

$$b_{o} = \begin{cases} x - x_{0} + y - y_{0}, \ if \ y - y_{0} \leq \frac{y_{1} - y_{0}}{x_{1} - x_{0}} (x - x_{0}) \\ -(x - x_{0} + y - y_{0}), \ if \ y - y_{0} < \frac{y_{1} - y_{0}}{x_{1} - x_{0}} (x - x_{0}) \end{cases}$$
(17)

このように座標を一次元にすることで描画対象領域の矩形の 縦横比を考慮せずに評価が行える.この一次元の座標に対し, DBscan を行う.その際,点 $b_{o1} \ge b_{o2}(b_{o1} > b_{o2})$ 間の距離dを以下のように定義する.

$$d = \min(b_{o1} - b_{o2}, 2 \times (x_1 - x_0 + y_1 - y_0) - b_{o1} + b_{o2}) \quad (18)$$

以上のように計算することで循環を考慮する.

上記を用いたクラスたリング結果に対する pseudo F 値を計 算し,評価を行う. なお, pseudo F 値とは, クラスタリング結 果について, クラスタ同士の離散性, クラスタ内での凝縮性を 考慮した指標である.

7.3 評価結果と考察

結果を表1に示す.提案手法(2)(3)(5)では既存手法に比 ベ*MELD*′が減少し,エッジの曲率が増加してしまったが, *MOAD*,*REDDD*は共に上昇しており,エッジクラッタが解 消したといえる.提案手法(4)は既存手法に比べ*MELD*′が上 昇し,エッジの曲率を抑えつつ,なおかつ,*MOAD*,*REDDD* は共に上昇しており,エッジクラッタが解消したといえるが, 既存手法(3)(5)などと比べると*REDDD*が小さく,エッジが 描画対象領域に満遍なく描画されているといえる.描画対象領 域内外の関係という観点から比較すると,*pseudoF*値は提案手 法(5)が最も大きく,描画対象領域端でエッジがまとまり,方 向が明確化しているといえる.

8 おわりに

本研究では拡大描画に適したネットワーク構造の可視化のた めのエッジバンドリング手法を,新たな分割点の配置とエッジ 親和性により提案した.また既存のバンドリングの定量的評価 手法を拡大描画のために拡張し,オフスクリーン可視化の観点 からの定量的評価手法を検討し,提案手法の可視化結果の評価 を行い,提案手法の有用性を示した.今後の課題としては,描 画領域内のノードを両端点に持つエッジと,片方の端点のみが 描画領域内のノードであるエッジとの相互作用,エッジの長さ の可視化,スムーズなバンドリングの切り替わり等があげら れる.

文 献

- I. Herman, G. Melancon and M. S. Marshall, "Graph visualization and navigation in information visualization: A survey," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 6, No 1, pp.24-43, 2000
- [2] Lhuillier, A. and Hurter, C. and Telea, A, "State of the Art in Edge and Trail Bundling Techniques," Computer Graphics Forum, Volume 36, Number 3, pp.619-645, 2017
- [3] Danny Holten, "Hierarchical Edge Bundles:Visualization of Adjacency Relations in Hierarchical Data," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 12, No 5, pp.741-748, 2006
- [4] Weiwei Cui, Hong Zhou, Huamin Qu, Pak Chung Wong, and Xiaoming Li, "Geometry-Based Edge Clustering for Graph Visualization," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 14, No 6, pp.1227-1284,

2008

- [5] Danny Holten, Jarke J. van Wijk, "Force Directed Edge Bundling for Graph Visualization," Computer Graphics Forum, Volume 8, Number 3, pp.983-990, 2009
- [6] David Selassie, Brandon Heller, Jeffrey Heer, "Divided Edge Bundling for Directional Network Data," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 17, Number 12, pp.2354-2363, 2011
- [7] Sheng-Jie Luo, Chun-Liang Liu, Bing-Yu Chen, Kwan-Liu Ma, "Ambiguity-Free Edge-Bundling for Interactive Graph Visualization," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 18, Number 5, pp.810-821, 2012
- [8] 山下 敬史, 佐賀 亮介, "多属性グラフへのエッジバンドリングの適用," 情報科学技術フォーラム講演論文集, Volume 14, Number 4, pp.43-48, 2015
- [9] Saga, Ryosuke, "Quantitative Evaluation for Edge Bundling Based on Structural Aesthetics," Eurographics Conference on Visualization, 2016
- [10] Jäckle Dominik, Kwon Bum Chul, Keim Daniel, "Off-Screen Visualization Perspectives: Tasks and Challenges," Symposium on Visualization in Data Science (VDS) at IEEE VIS, 2015
- [11] Baudisch Patrick, Rosenholtz Ruth, "Halo: A Technique for Visualizing off-Screen Objects," Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Number 8, pp.481–488
- [12] Frisch Mathias, Dachselt Raimund, "Off-Screen Visualization Techniques for Class Diagrams," Proceedings of the 5th International Symposium on Software Visualization, Number 10, pp.163–172, 2010